### MANUFACTURE OF COLOR FILTER

Patent number:

JP11023829

**Publication date:** 

1999-01-29

Inventor:

ITABASHI MASAHIKO; TAKANE NOBUAKI

Applicant:

HITACHI CHEMICAL CO LTD

Classification:

- International:

G02B5/20; G02F1/1335; G03F7/40; G02B5/20;

G02F1/13; G03F7/40; (IPC1-7): G02B5/20;

G02F1/1335; G03F7/40

- european:

Application number: JP19970173319 19970630 Priority number(s): JP19970173319 19970630

Report a data error here

#### Abstract of JP11023829

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the lowering of displaying quality and the occurrence of adhesive defect of a color liquid crystal display device by removing the developed residue by washing after ultraviolet ray irradiation before the thermal hardening process of a colored pixel. SOLUTION: At the time of manufacturing a color filter successively formed by a light shielding layer and a coloring pixel, a developed residue, generated at the time of forming a pixel pattern exposing/developing a colored photosensitive resin film, is removed by irradiating it with an ultraviolet ray before heating process after development and, thereafter washing it. The ultraviolet ray irradiation is performed in general by a widely used ultraviolet ray irradiation device. The ultraviolet ray irradiation is ordinarily performed in atmosphere but oxygen is positively introduced into an UV-ozonizer device for increasing the generating efficiency of ozone. A transparent substrate is also heated at the time of ultraviolet ray irradiation in order to increase the reaction efficiency by ozone. In the washing process after ultraviolet ray irradiation, in general, widely used pure water shower is utilized.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平11-23829

(43)公開日 平成11年(1999)1月29日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	FI			
G 0 2 B	5/20	101	G 0 2 B	5/20	101	
G02F	1/1335	505	- G02F	1/1335	5 0 5	
G03F	7/40		G 0 3 F	7/40		

## 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 3 頁)

(21)出顧番号	特願平9-173319	(71)出顧人	000004455
			日立化成工業株式会社
(22)出顧日	平成9年(1997)6月30日		東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
		(72)発明者	板橋 雅彦
			茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式
			会社筑波開発研究所内
		(72)発明者	
		(1-7,76,77,12	茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式
			会社筑波開発研究所内
		(7.4) (D.0H 1	
		(74)代理人	弁理士 若林 邦彦

## (54)【発明の名称】 カラーフィルタの製造法

## (57)【要約】

【課題】カラー液晶表示装置の表示品質の低下や密着不 良の発生しないカラーフィルタを提供する。

【構成】着色感光性樹脂フィルムを露光・現像する画素 パターン形成時に発生する現像残さを現像後の工程において紫外線照射後水洗することにより除去するカラーフィルタの製造法。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上に、遮光層、着色画素を順次 形成するカラーフィルタの製造法において、着色感光性 樹脂フィルムを露光・現像する画素パターン形成時に発 生する現像残さを現像後の工程において、着色画素の熱 硬化工程前に紫外線照射後水洗することにより除去する ことを特徴とするカラーフィルタの製造法。

【請求項2】 紫外線照射後の水洗が、超音波洗浄又は 高圧水洗である請求項1記載のカラーフィルタの製造 法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラー液晶表示装 置に使用されるカラーフィルタの製造法に関する。

#### [0002]

. • 1

1. 1

【従来の技術】液晶ディスプレイ (以下LCDと略す) は、薄型、小型、低消費電力などの特徴を生かし、現 在、時計、電卓、TV、パソコン等の表示部に用いられ ている。更に近年、カラーLCDが開発されOA・AV 機器を中心にナビゲーションシステム、ビュウファイン 20 ダーなど数多くの用途に使われ始めており、その市場は 今後、急激に拡大するものと予想されている。

【0003】LCDをカラー表示させるためのカラーフ ィルタは、図1に示すように格子状パターンのBM (ブ ラックマトリックス) 1が形成されたガラス板等の基板 2上に、R (赤) G (緑) B (青) からなるカラー画素 3 (約100×100×2 μm) を順次形成し、その上 に透明なオーバーコート層(OC)4形成したものであ る。このオーバーコート層は設けられていないものもあ る。5は偏光板、6はITO電極である。

【0004】カラーLCDは、カラーフィルタ7をLC D内部に設置し、バックライト光をカラーフィルタに透 過することによって表示画面をカラー化できる。8は配 向膜、9は液晶、10はシール材、11はトップコート 層、12はITO電極、13はガラス板等の基板、14 は偏光板である。

【0005】現在、カラーフィルタは主に染色法を用い て製造されている。しかし、この方法はガラス基板上に 透明な感光性樹脂を塗布、乾燥、露光、現像によって画 素を形成後、染料を用いて染色しその後、混色防止層を 40 形成するといった工程を3回繰り返し行う必要があるた め、工程数が多くコスト高となる。また、着色剤として 染料を用いているため、カラーフィルタの重要課題であ る信頼性(耐候性・耐熱性)が劣るという欠点がある。 そこで、着色剤として顔料を用いたカラーフィルタがい くつか提案されており、その中に電着法、印刷法、フォ トリソ法(フォトリソグラフィー法)がある。

【0006】しかし、電着法は電極パターンを形成する 必要があるため(1)パターンの自由度が少ない、

置合わせが難しく解像度が低いため微細化の対応が困 難、(2)パターンの平坦性が劣る、などの問題があ り、現状ではフォトリン法が主流と考えられている。フ ォトリソ法には、液状レジストとフィルムが考えられ る。液状レジストは、感光性樹脂中に顔料を分散させた ワニスをスピナーでガラス基板上に塗布、乾燥後、露 光、現像によってカラー画素が形成される。一方、フィ ルムは、プリント板用感光性フィルムと同様にワニスを フィルム化したものであり、基板にラミネート後、露 10 光、現像によってカラー画素が形成される。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】フィルム法を用いたカ ラー液晶表示装置用カラーフィルタの製造方法におい て、着色感光性樹脂フィルムを熱ラミネート、露光、現 像してRGB画素を形成する工程でその現像時にパター ン残留部以外の透明基板またはブラックマトリックス上 に現像残さが発生する。この現像残さは後工程で形成さ れる画素の色むらの原因となり、また画素部分外周のガ ラス面にはITO電極が形成されるため、これら電極を ガラスの密着不良の原因となる。本発明は、カラー液晶 表示装置の表示品質の低下や密着不良の発生しないカラ ーフィルタの製造法を提供するものである。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、透明基板上 に、遮光層、着色画素を順次形成するカラーフィルタの 製造法において、着色感光性樹脂フィルムを露光・現像・ する画素パターン形成時に発生する現像残さを現像後の 加熱工程前において紫外線照射し、その後水洗すること により除去することを特徴とするカラーフィルタの製造 法である。

#### [0009]

【発明の実施の形態】本発明では、紫外線照射は一般に 広く使用される紫外線照射装置により行うことができ る。紫外線照射は通常は大気中で行うが、オゾンの発生 効率を高めるためUV-オゾン装置内に積極的に酸素を 導入することもできる。また、オゾンによる反応効率を 高めるため、透明基板を紫外線照射時に加熱することが できる。紫外線照射後の水洗では、一般に広く使用され る純水のシャワーを用いることができる。また、現像残 さの除去効率を高めるため超音波洗浄又は高圧水洗を行 うことができる。

#### [0010]

【実施例】以下本発明を実施例に基づいて説明する。2 -2'-ピス[4-メタクリロキシ、ポリエトキシフェ ニル] プロパン35重量部、 $\gamma$ -クロロー $\beta$ -ヒドロキ シプロピルーβ'ーメタクリロイルオキシエチルーοー フタレート15重量部、メタクリル酸/エチルアクリレ ート/エチルアクリレート (18/30/53重量比) 共重合樹脂50重量部、1,7ビス (9-アクリジニ (2)コストが高い、また印刷法は(1)大型基板の位 50 ル)へプタン2重量部、ヘキサメトキシメチルメラミ

3

ン、メチルエチルケトンと、アンスラキノン (赤)、ハ ロゲン化銅フタロシアニン (緑)、銅フタロシアニン (青) の各成分を均一にして感光性樹脂層塗工溶液を得 た。該溶液を厚さ6μmのポリエチレンテレフタレート フィルム上にグラビア塗工機 (平野精機社製) で塗工し 保護フィルムとして30μmのポリエチレンフィルムを 貼り合わせて感光性フィルムを得る。着色感光性樹脂層 の厚さは 1.  $5 \mu$  mであった。次にクロム膜(膜厚 0. 1 μm) 付きガラス基板 (1. 1 mm×200 mm×3' 00mm、ジオマテック社製) でブラックマトリックス 10 を形成したガラス基板に、ロールラミネータHLM15 00 (日立化成テクノプラント社製) を用いて、基板温 度90℃、ロール温度110℃、ロール圧力6kg/c m<sup>2</sup> 、速度 0. 5 m/分で、感光性フィルムを着色感光 性樹脂が前記基板に面するようにラミネートし、所定の ネガマスクを通して、平行光露光機MAP1200L (大日本スクリーン社製)を用いて100mJ/cm² 露光、次いでポリエチレンテレフタレートフィルムを除 去し、スプレー式現像装置DVW911(大日本スクリ ーン社製)を用いて、25℃で0. 2重量%Na2B2 ○5水溶液で20秒間スプレー現像して未露光部を除去

する。現像工程での水切り乾燥後、80W低圧水銀灯を

30mm間隔で配したUV-オゾン装置内(大日本スク

リーン社製)で1分以上紫外線照射を行い、上記現像機

を用いて30秒間スプレー水洗し水切り乾燥する。その

後、クリーンオーブンCSO-402 (楠本化成製)で

180℃に加熱、硬化を行って1色の着色パターンを形成する。この着色形成工程をR、G、Bの順に各色のフィルムを用いて繰り返し行い、RGB画素パターンを形成する。これにより、現像残さのないカラーフィルタを得た。

#### [0011]

【発明の効果】本発明により得られたカラーフィルタは、カラー液晶表示装置の表示品質の低下や密着不良の 発生がない。

#### 0 【図面の簡単な説明】

【図1】液晶ディスプレイの断面図。

#### 【符号の説明】

- 1 BM (プラックマトリックス)
- 2 ガラス基板
- 3 カラー画素
- 4 オーバーコート層(OC)
- 5 偏光板
- 6 ITO電極
- 7 カラーフィルタ
- 8 配向膜
  - 9 液晶
  - 10 シール材
  - 11 トップコート層
  - 12 ITO電極
  - 13 ガラス基板
  - 14 偏光板

## 【図1】

